

多晶硅炉罩清洗设备 移动式

产品名称	多晶硅炉罩清洗设备 移动式
公司名称	北京同舟华意科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:移动式 水温:冷水 移动方式:底座固定式
公司地址	北京市通州区潮县镇潮兴一街653号
联系电话	010-52107630

产品详情

类型	移动式	水温	冷水
移动方式	底座固定式	型号	多晶硅炉罩清洗设备
喷射压力	20 (Mpa)	射程	200 (m)
水量	5000	用途	工业用

多晶硅炉罩清洗设备

为了实现对高3米直径1.7米的的化工设备罩盖的高效清洗，我们与中石化南京设计院江苏顺大工程项目部设计师联合设计，经过江苏顺大公司总工程师，美国多晶硅专家认可，高压清洗系统选择额定工作流量160升/分，工作压力180bar的高压大流量清洗设备，如果按照国外90年代技术配备意大利二维清洗喷头，设计3200毫米大动程垂直升降平台机构，才能保证清洗质量与较短的清洗时间。我们各方工程技术人员，经过研究决定，采用美国2007年度最新多晶硅清洗设计方案，意大利三维清洗喷头，结合江苏顺大厂房情况选择1200毫米小动程垂直升降平台机构，完成进口多晶硅炉罩高质量、高效清洗工作。多晶硅公司400单元多晶硅炉2008年9月开始调试，2009年初全部投产，经过10个月的使用情况证明，清洗系统工作正常，清洗效果稳定，洁净度达到美国技术标准，多晶硅硅棒纯度达到设计要求，得到美国专家的称赞。我们联合设计的多晶硅清洗生产线不仅清洗效果好，不污染环境，维修简单，零部件供应有保证，更重要的是投资少，使用保养费用低，只有进口清洗系统成本的25--30%，业主非常满意。在多晶硅炉罩清洗完成以后，需要进行快速干燥，目前工艺有2种，采用氮气吹干的方法与采用热空气烘干的方法，氮气干燥的成本较高，通常选用空气过滤后通过离心风机进行烘干，效果不错。高压水清洗系统

- 1.设备用途：在高等级防爆环境下清洗化工容器、管线和罐体内外表面。
- 2.应用配置：清洗石油化工容器，可以选配二维清洗喷头或者三维清洗头。
- 3.设备配置：标准配置：主机撬座1台+20米高压输水管1根+3米枪杆1只+三维旋转喷嘴1只，清洗喷头驱动器；